DERWENT-ACC-NO: 1987-084066

DERWENT-WEEK:

198712

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Metallisation of ceramic for PCB of

IC - by baking mixt.

of copper cpd., silica, alumina with

zinc or zinc cpd. at

relatively low temp. and reducing

PATENT-ASSIGNEE: AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY [AGEN]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0176588 (August 9, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

MAIN-IPC

JP 62036091 A

PUB-NO

February 17, 1987

N/A

004 JP 90032235 B

July 19, 1990

N/A

000 N/A

PAGES

N/A

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 62036091A 1985JP-0176588 N/A August 9, 1985

JP 90032235B

N/A

1985JP-0176588

August 9, 1985

INT-CL (IPC): C04B041/88

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62036091A

BASIC-ABSTRACT:

A mixt. consisting of at least one of CuCO3, CuSO4, CuS, CuO and CuCl2, at least one of SiO2 and kaolin, and at least one of Zn and Zn cpds. is coated on the surface of the ceramic, baking at 900-1300 deg.C in oxidising atmos., then reducing the baked layer.

Pref. for forming a metallised layer on the surface of ceramics (silicon nitride. sialon, silicon carbide, aluminium nitride, alumina, zirconia, mullite, beryllia, magnesia, cordierite, etc.) are baked at lower temp. than conventional process, then reduced.

USE/ADVANTAGE - Obtd. metallised layer has electroconductivity, bonding strength, abrasion resistance, and chemical resistance; and is useful for ceramic package, PCB for 12 substrate, etc.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: METALLISE CERAMIC PCB IC BAKE MIXTURE COPPER COMPOUND SILICA ALUMINA ZINC ZINC COMPOUND RELATIVELY LOW

TEMPERATURE REDUCE

ADDL-INDEXING-TERMS:

PRINT CIRCUIT BOARD INTEGRATE SIALON KAOLIN SILICON NITRIDE CARBIDE

ALUMINIUM MULLITE BERYLLIA MAGNESIA CORDIERITE

DERWENT-CLASS: LO2 M13

CPI-CODES: L02-J01A; M13-B;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1526U; 1547U; 1549U; 1682U : 1759U

SECONDARY-ACC-NO: CPI Secondary Accession Numbers: C1987-035189

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 昭62-36091

審査請求 有

@Int,Cl,1

庁内整理番号

◎公開 昭和62年(1987)2月17日

C 04 B 41/88

7412-4G

池田市級丘1丁目2番17号

発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 セラミックスのメタライズ法

②特 頭 昭60-176588

②出 願 昭60(1985)8月9日

織別記号

砂発明者 木 下 実 の出願人 工業技術院長

②指定代理人 工業技術院 大阪工業技術試験所長

明 報 崔

発明の名称 セラミツクスのメタライズ法 特許鉄水の範囲

① (i) 炭酸朝、硫酸斛、硫化酮、酸化酮及び 塩化鋼の少なくとも1種、(ii) SiO。及び カオリンの少なくとも1種、並びに(ii) 委員 及びその化合物の少なくとも1種からなる配合 物をセラミックス表面に被収し、酸化性旁部会 中900~1300で焼付けた後、焼付け層 を遠元知服することを特徴とするセラミックス のメタライズ法。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、セラミツクスのメタライズ法に関す

る。

従来技術とその問題点

セラミツクスは、一般に耐熱性、耐磨軽性、絶 緑性等に優れているものの、耐緩禁性に劣る為、 構造材料としては、金属との接合体として使用されることが多い。 セラミックスと金属とを接合する場合には、予めセラミックス表面をメタライズしておくめ受があり、又セラミックスを導電材料として代明する場合にも、その表面をメタライズしておくの要がある。

セラミツクスのメタライズ核としては、テレフンケン技、活性金額法、水素化合物法、酸化物ソルダー法、炭種額法等が知られたど使用されているが、これは、工程が整理であるのみならず、別られたメクライズ節の接着度、斜続側気性、対象を発展性等が充分でない場合が多いからである。現在一般的に使用されているテレフンケン法と対しては、セラミックと表面にモリブデンーマンは、セラミックと表面にモリブデンーマンを機関し、非酸に生りでは、ウラミックとなった。 おいて百枚ませいと常聞

## 特開昭 62-36091 (2)

で加熱することにより、安定化したメタライズ膜 を形成させている。しかしながら、この方法にお いても、多段階にわたる頃間な工程が必要であり、 加熱温度が高いという欠点が存在する。

出面終である(特別報59-207887月、特別報60-218889、特別報59-2076 85号、特別報59-269900号、特別昭6 0-52843月春).

#### 問題点を解決するための手段

本発明者は、セラミックスのメタライズ法につき更に研究を迷めた結果、映観解等の類化合物、SiO。及びカオリンの少なくとも1種並びに垂起及びその化合物のかなくとも1種からなる混合物をセラミックスの被環材として使用する場合には、やはり低温での傷傷な慢性により、各種の物性に緩和、更に複雑な度及び耐解耗性が若しく向上したメタライズ層が得られることを見出し、本発明を完成した。

即ち、木見明は、(i)) 炭酸剤、吸酸剤、吸酸剤、 類、酸化酮及び塩化剤の少なくとも1種、(ii) SIO<sub>2</sub>及びカオリンの少なくとも1種、並びに (ii) 亜角及びその化合物の少なくとも1種から

なる遺合物をセラミックス表面に被覆し、酸化性 井間気中900~1300℃で焼付けた後、焼付け け間を選元処理することを特徴とするセラミック スのメタライズ性に係る。

本及明において被職材として使用する炭酸期、 (減酸期、硫化期、酸化解及び塩化解は、いずれも 適常的束の影響で用いる。粉末の数度は、特に服 されないが、適常100 μ m 以下程度より好ま しくは50 μ m 以下である。

SiO。及びカオリンも、粉末として使用する ことが好ましく、その粒度は、上配用化合物の場合と同様である。

本現明においては、被覆材として延和及びその 化合物の少なくとも 1 個を併用することが必 段で めり、このことによりメタライズ圏の複句 後度及 び耐腐耗性が耐しく向上する。亜鉛化合物として は、例えば酸化亜鉛、炭酸亜鉛、 リン酸亜鉛、 塩 化亜鉛、シアン化亜鉛、 級化亜鉛、 水酸化亜鉛、 輩化亜鉛等を挙げることができる。亜鉛及びその 化合物も、粉末として使用することが好ましく、 その斡旋は、前配綱化合物の場合と同様である。 本務明法で用いる被理材における各成分の使用 对合注、琐糖和、葡糖和、催化物、酸化物及作物 化網の少なくとも1種80~30重量%程度、 Si0。及びカオリンの少なくとも1勝ち~30 姫監%程度(好ましくは8~20重量%)、亜鉛 及びその化合物の少なくとも1種3~60億億% 異時(好ましくは5~30重量%)とするのが消 当である。SiO₂及び/又はカオリンが5頭量 %未満の場合には、メタライズ層表面の平滑性及 び光沢が不充分となることがあり、一方30重量 %を上回る場合には、メタライズ層の準徴性が低 下する傾向があるので好ましくない。また、事物 及びその化合物の少なくとも1級が3段間%未満 文は60重量%を上回る場合には、メタライズ層 の接着強度が充分に向上しないので、いずれも好 ましくない.

本雅明方法は、通常以下の様にして実施される。 上記の組成を育する被型材を粉末状態で又はペー スト化して、メタライズ暦を形成すべきセラミツ クス表面に指布又は塗布して被覆する。ペースト 化する場合には、粉末混合物に適宜パインダー及 びその溶剤、例えばパルサム、スクリーンオイル 等を適量加えればよい。セラミツクスに対する被 摺畳は、特に限定されず、所望のメタライズ層の 厚さに応じて適宜決定される。次いで、被据され たセラミックスを酵化性雰囲気中で加熱し、被覆 福を焼付ける。酸化性雰囲気としては、特に設定 されないが、特殊なものを使用する必要はなく、 空気、空気と窒素との混合気等を使用すればよい。 加熱条件は、セラミツクスの形状及び寸法、被罪 以の組成及び被緊債等により変り得るが、適常 900~1300で程度で5~60分間程度加熱 する。かくして、酸化銅以外の銅化合物は酸化銅

となり、亜鉛及び/又は酸化亜鉛以外の亜鉛化合 物は酸化亜鉛となつて、酸化綱及び酸化亜鉛を主 体とし且つSi02及び/又はカオリン粉末を含 有する被膜がセラミツクスに密着する。この際、 勝化調の融液の一部がセラミックス内に超派する ので、得られるメタライズ層の接着強度が向上す る。又、亜鉛及び/又はその化合物の併用により、 メタライズ脳の接着造成が着しく改飾されるのみ ならず、耐磨延性も大きく改善される。更に、 Si0。及び/又はカオリンの仲用に上り、メタ ライズ篇の均一性、表面の平梢性及び光沢が若し く高められる。加熱温度が900℃未満の場合に は、セラミックス内への酸化調融液の浸透が充分 でないぬ、後着強度が不充分となり、一方 1300℃を上回る場合には、被収費の粘性が低 下して、流出する危険性がある。

次いで、上記の如くして焼付け磨を形成された セラミツクスを選元処理する。選元方法は、離化

網及び酸化亜鉛が網及び亜鉛に還元されるならば、 特に限定されない。代表的な違元処理方法として は、水素雰囲気、一酸化炭素雰囲気等の還元性雰 囲気中での崩熱、エタノール、メタノール、プロ パノール等のアルコール都、石油ペンジン、ホル ムアルデヒド等の還元性溶媒への機震、ジメチル アミンポラン水溶液への浸渍等を挙げることがで きる。遠元性雰囲気中で加熱する場合の温度は、 焼付け頭の分解、変質等を防ぐために前記焼付け 理度よりも低いことが好ましく、過激200~ 900℃程度とし、時間は適常5~60分間程度 とする。また、還元性溶媒への浸漉による場合は、 セラミツクスを通常200~500℃程度好まし くは300℃前後に加熱後上記返元性溶媒に10 ~ 6 0 秒回程度滞滞すれば良い。また、ジメチル アミンボラン水溶液へのお油による場合は、セラ ミツクスを通常40~60℃程度に加熱後、該水 溶液に10~60粒間段水浸漉すれば良い。

上尼瀬元処理により極めて優れた尋覧性を有する 覇 - 亜鉛を主体とするメタライズ層がセラミック ス表面に形成される。このメタライズ層表面には、進常、亜鉛の結晶が繋められる。

斯くしてメタライズされたセラミックスには、 必要に応じて、常法例えばロウ接等により、各種 金属を容易に接合することができる。

本見明によりメタライズできるセラミツクスと しては、特に限定されず、例えば實化理素、サイ アロン、炭化理素、富化アルミニウム等の運酸化 物系セラミツクス、アルミナ、ジルコニア、ムラ イト、ペリリア、マグネシア、コージライト等の 酸化物系セラミツクスを挙げることができる。

## 発明の効果

本発明によれば、従来拡に比べて低温で焼付け 後、選元処理するという機めて簡優な操作で、セ ラミツクス表面にメタライズ頭が形成できる。 得 られたメタライズ頭は、専門性に優れ且つ協特強 度、耐磨耗性及び耐化学紊晶性が極めて高く、またメタライズ間の均一性、特に表面の平用性及び 米沢に霽れているので、商品価値が高い。

本発明によりメタライズされたセラミツクスは、 上記の如き性能を有するので、セラミツクスパツ ケージ、IC基板のプリント記録等の電子部品、 セラミツクスを用いた耐電耗性部品、耐熱性部品 等に好識に使用できる。

## 灾 施 例

以下、実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。

#### 灾 维 例 1

骸化開粉末(粒度5 4 m) 6 0 重量部に対して カオリン粉末(粒度5 4 m) 1 0 重量部、酸化重 前粉末(粒度5 4 m) 3 0 重量部及びパルサム 1 0 電量部を配合してペースト状とし、これを平 板圧方形の翼化珪集、サイアロン、炭化珪素、ア ルミナ及びジルコニアのま々の熔結体の表面に

第1表に示す如く、いずれも極めて強く接着され ていることが判明した。

第 1 表

セラミツク	電気抵抗値(口)		接着強度
ス焼結体	選元前	還元後	(kg/cal)
童 化 珪 素	1.3×107	0	550
サイアロン	1.3×107	0	5 4 5
炭化珪素	1.2×107	0	470
アルミナ	1.2×107	0	870
ジルコニア	1.3×107	0	850

### 亥施例 2

酸化亜鉛粉末に代えて亜鉛粉末(粒皮5 μm) を用いた他は、実施例1と同様にしてメタライズ 糖を形成した。

メタライズ扇の耐磨耗性を実施例1と同様にし て調べたところ、著しく向上していることが知っ ○.10/cm² 使布した。次いで、電気炉を用いて空気中にて各域結体を1100℃で20分間焼 成し、焼付け被種類を形成した。引味き焼成した ものを乾燥器中で50℃に加熱した後、ジメチル アミンボランの5%水溶液中に投資した。これ よつて焼付け被阻が減元され、金属調・下配 まなするメタライス質が形成された。下配齢 1 数に運元前機における電気低調・配に1000 数に運元前機における電気には、値が、1000 ないることが明らかである。

上記で形成されたメタライズ間の耐糖矩性を調べるため、メタライズ間の数値をサンドペーパーで厚助したところ、殆んど間が付かず、耐瘀能性が若しく向上していることが判った。

かくして得たメタライズ概を有する各セラミツ クスと個片とを掘りつを用いて口力接し、秤量2 ton、及び荷質速度5mm/min の引強試験機を用 いて、メタライズ煙の接着強度を測定したところ、

た。また、メタライズ層の導電性及び接着強度も、 下記算2表に示す過り、極めて優れていることが 刺った。

第 2 表

セラミツク	電気抵抗	<b>進(立)</b>	接着強度
ス焼結体	還元前	建元 後	(kg/ai)
<b>空化珪素</b>	1.8×10*	0	5 2 0
サイアロン	1.7×10°	0	5 3 0
炭化珪素	1.7×10*	0	450
アルミナ	1.3×10*	0	8 4 0
ジルコニア	1.4×10*	0	8 1 0

(以上)